This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

특1998-033299

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

| (51) Int. Cl. | (11) 공개번호 특1998-033299 (43) 공개일자 1998년07월25일 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| G02F 1/1343 | 岛1997-056103 |
| (21) 출원번호 (22) 출원임자 | 1997년10월29일 |
| (30) 우선권주장 (71) 출원인 | 96-286381 1996년10월29일 일본(JP) 닛뽕덴끼가부시끼가이샤 가네꼬히사시 |
| (72) 발명자 | 일본 도오꾜도 미나또꾸 시바 5초메 7방 1고 사까모또미지아끼 |
| (12) 2074 | 일본 도오꾜도 미나또꾸 시바 5쵸메 7방 1고닛뽕덴끼 가부시끼가미샤나이 |
| | 이시야마도시아끼 일본 도오꼬도 미나또꾸 시바 5초메 7방 1고닛뽕덴끼 가부시끼가이샤나이 |
| | 히라이요시히꼬 일본 도오꾜도 미나또꾸 시바 5초에 7방 1고닛뿅덴끼 가부시끼가이샤나이 |
| (74) 대리인 | 박해선, 조영원 |
| 선사왕구 : 있음 | |

선사용구 : 있을 (54) 액정 표시 장치

£º

액정 표시 장치는 데이터선으로부터 발생된 전기장을 차단하기 위한 차단 수단을 구비한다. 여름 들 어, IPS (In-Plane Switching) 모드에서, 전기장이 기판에 수평 방향으로 공급되는 공통전국은 차단 수단 으로서 사용된다.

특히, 공통전극은 데이터선 보다 액정층에 더 가깝게 제공되어서 공통전극이 데이터선을 덮는다. 결국, 데이터선으로부터의 유출 전기장은 공통전극에 의해서 차단된다. 그러므로, 유출 전기장은 액정층에 악영향을 주지 않는다. 결국, 데이터선에 대한 차광 영역이 불필요하게 되며, 이것이 개구율을 증가시킨다.

四亚도

<u>58</u>

BNH

도면의 관단학 설명

- 도 1 은 종래의 액정표시장치를 보며준다.
- 도 2 는 도 1 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 3 은 도 1 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 4 는 도 1 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 5 는 중래의 액정표시장치의 등전위 분포와 광강도를 보여준다.
- 도 6 은 본 발명의 재 1 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 7 은 도 6 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 8 은 도 6 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 9 는 도 6 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 10 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 11 은 도 10 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 12 는 도 10 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 13 은 도 10 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 14 는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.

- 도 15 는 도 14 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 16 은 도 14 내의 주사용 신호선과 게이트 전국 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 17 은 도 14 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 18 은 도 14 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 19 는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 20 은 도 19 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 21 은 도 19 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 22 는 도 19 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 23 은 도 19 내의 드래인 전극과 데이터선 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 24 는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 25 는 도 24 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 26 은 도 24 내의 주사용 신호선과 공통전국 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 27 은 도 24 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 28 은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 29 는 도 28 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 30 은 도 28 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 31 은 도 28 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 32 는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 액정표시장치를 보여준다.
- 도 33 은 도 32 내의 TFT 의 단면도를 보여준다.
- 도 34 는 도 32 내의 주사용 신호선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 35 는 도 32 내의 데이터선과 공통전극 사이의 관계를 보여주는 단면도이다.
- 도 36 는 공통전극의 테이퍼 각도를 보여주는 단면도이다.
- 도 37 은 제 1 실시예의 실험 결과를 보여준다.
- 도 38 은 제 2 실시예의 실험 결과를 보여준다.
- 도 39 는 슬릿 폭과 광유출 영역 및 개구율과의 관계를 보여준다.
- 도면의주요부분에대한부호의설명 *
- 101 107 : 주사용 신호선
- 201 207 : 데이터선
- 301 307 : 공통전극
- 401 407 : 화소전극
- 501 507 : TFT
- 601 607 : TFT 축 유리 기판

발명의 상세환 설명

监图의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 중래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것이며, 특히 높은 개구율을 갖는 액정 표시 장치에 관한 것이다. 증래의 액정 표시 장치는 주사 신호를 공급하기 위한 주사선과, 데이터 신호를 공급하기 위한 데이터선과, 기준 전위를 공급하기 위한 공통전극과, 화소에 대용하는 화소전극과, 박막 트랜지스터(TFT) 을 구비 한다. 화소는 주사용 신호선을 경유하여 공급된 주사 신호에 의해서 선택된다. 데이터선을 경유하여 공급된 데이터 신호는 선택된 화소에 유지된다.

监督이 이루고자라는 기술적 承재

그러나, 유출 전기장미 중래 액정 표시 장치내의 데이터선에 공급된 전압에 따라서 데이터션과 화소전극 사이에서 발생된다. 상기 유출 전기장은 액정층에 좋지 않은 영향을 미친다.

예를 들어, 정상 흑색 모드에서, 데이터선에 가까운 액정 분자의 정렬 상태는 데이터선에 의한 유출 전기 장에 의해서 흐트러진다. 결국, 검은색이 당연히 표시되어야만 한다고 할지라고, 백색 혹은 회색이

그러므로, 차광 영역은 데이터선에 충분히 가깝게 즉, 소위 말하는 누화 가 발생한다. 한다. 결국, 개구율은 저하된다. 설립되어야만 한다.

그러므로, 본 발명의 목적은 데이터선으로부터의 유출 전기장을 감소시킴으로서 개구율을 증기함 수 있는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

世界의 구성 및 작용

본 발명에 따른 액정 표시 장치는 데이터선으로부터 발생된 전기장을 차단하기 위한 수단을 구비한다. 예를 들어, 전기장이 기판에 대하여 수평 방향으로 공급되는 IPS(In-Piane Switching) 모드에서, 공통전 예를 들어, 전기장이 기판에 대하여 수평 방향으로 공급되는 IPS(In-Piane Switching) 모드에서, 공통전 극은 차단 수단으로서 사용된다. 특히, 공통전극은 데이터선보다 액정층에 즉 더 가깝게 설비되어서 공통전극이 데이터선을 덮는다. 결국, 데이터선으로부터의 유출 전기장은 공통전극에 의해서 차단된 다. 그러므로, 유출 전기장은 액정층에 악영향을 미치지 않는다. 결국, 데이터선에 대한 차광 영 역은 불필요하게 된다. 이것은 개구율을 증가시킨다.

도 1 내지 도 5 에 대하여, 종래의 액정 표시 장치가 본 발명을 좀 더 잘 이해하기 위하여 우선 설명될 것이다.

증래 액정 표시 장치는 일본 특개평 H7-36058 에 개시되어 있으며 공보에 개시된 것과 실제적으로 동일하다. 액정 표시 장치는 전기장이 기판에 수평 방향으로 공급되는 IPS 모드에서 작동할 수 있다. 특히, 액정 표시 장치는 도 1 내지 도 5 에 도시되어 있는 것처럼, 주사용 신호선 (110), 데이터선 (210), 공통진국 (310), 화소전국 (410) 및 박막 트런지스터 (TFT) (510) 를 구비한다.

도 2 에 도시된 것처럼, IFT (510) 는 IFT 축 유리 기판(610) 상에 형성된 게이트 전국 (1410) 과, 게이트 전국 (1410) 을 덮는 게이트 절연막 (2410) 과, 드래인 전국 (910) 과, 소오스 전국 (1010) 과, 게이트 전국 (1410) 을 덮는 게이트 절연막 (2410) 과, 드래인 전국 (910) 과, 노래인 및 소오스 전국 (1010) 상에 형성된 아울포스 실리콘총(이후 &-Si총으로 연급됨) 과, 드래인 및 소오스 전국 (910 및 1010) 의 각각과 &-Si 총 (1110) 사이에 놓여진 마 형 &-Si총 (2510) 과, 패시베이션막 (2610) 등 구네한다. 상기 구조는 버텀 게이트형일 수 있는데 왜냐하면 게이트 전국 (1410) 이 최하부에 통이서, 결국, 소오스 및 드래인 전국에 게이트 전국 상에 형성되기 때문이다. 그러므로, 상기 구조를 또한 일반적으로 역스태거형 IFT 라고 지청한다. 이러한 경우, 상기 마 형 &-Si총 (2510) 은 &-Si총 (1110) 및 소오스 전국 (1010) 사이와 &-Si총 (1110) 및 드래인 전국 (910) 차이에서 저항접촉부를 얻기위하여 제공된다. 상기 주사용 신호선 (110) 은 게이트 전국 (1410) 과 전기적으로 접속되며, 데이터 위하여 제공된다. 상기 주사용 신호선 (110) 은 게이트 전국 (1410) 과 전기적으로 접속되며, 데이터 연기에 전기적으로 접속된다.

배향막 (1510) 은 패시배이선막 (2610) 상에 형성되어서, 도 4 에 도시된 것처럼, 액정 분자를 제어한다. 그러므로, TFT 기관은 TFT 축 유리 기판에서 배향판 (1510) 까지의 축적으로 구성된다.

더욱미, 액정 장치는 증래에 알려진 것처럼, TFT 기판과, 액정층과, 색층과 흑색 매트릭스총을 갖는 색 필터 기판 (0F 기판) 을 구비한다. 하여튼 공통전극 (310) 과 화소전극 (410) 은 절연막을 경유하여 다른총 상에 배치된다. 또한, 공통전극 (310) 과 데이터선 (210) 은 또한 절연막을 경유하여 다른총 상에 배엽된다.

그런 구성으로, 유출 전기장은 도 5 에 도시된 것처럼, 종래의 액정 표시 장치에서 데이터선 (210) 에 공 급된 전압에 의해서 데이터선 (210) 과 화소전극 (410) 사이에 발생된다. 그런 유출 전기장은 액정총 에 악영향을 준다.

이러한 상황에서, 데이터선에 의해서 발생되고 액정총에 악영향을 미치는 유출 전기장은 강소될 수 있거 나 혹은 억제될 수 있는 것이 바람직하다. 그런 유출 전기장의 감소는 설명될 것처럼, 개구율을 넓히 는데 도움미된다.

그러므로, 본 발명의 목적은 데이터션으로부터 유출 전기장을 감소함으로서 개구율을 증가시킬 수 있는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

(제 1 실시에)

도 6 내지 도 9 에 대하며, 상세한 설명은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정 표시 장치에 관한 것이다. 상술된 액정 표시 장치는 주사 신호를 위한 주사용 신호선 (101) 과, 데이터 신호를 공급하는 데이터션 (201) 과, 기준 전위를 위한 공통진극 (301) 과, 화소에 대용하는 화소전극 (401) 과 박막 트런지스터 (501) 를 구비한다. 화소는 주사용 신호선 (101) 을 경유하여 공급된 주사 신호에 의해서 선택된다. 데이터선 (201) 을 경유하여 공급된 상기 데이터 신호는 선택된 화소로 공급된다.

이러한 구조를 가지고, 데이터션이 데이터 신호를 공급할 때, 전기장은 기판 표면에 수평방향으로 발생된 다. 그러므로, 표시는 기판 표면 상에 수평 방향으로 액정의 분자 방향을 회전함으로서 실행된다.

도 7 에 도시된 것처럼, TFT (501) 는 TFT 측 유리 기판 (601) 과, 차광막 (701) 과, 제 1 총간막 (801) 과, 드래인 전국 (901) 과, 소오스 전국 (1001) 과, a-Si 총 (1101) 과 SiN 총 (1201) 과, 제 2 총간막 (1301) 과, 게이트 전국 (1401) 을 구비하며, 이 모든 것은 연속적으로 촉적되어 있다. 차광막 (701)은 전기적으로 플로링 상태에서 유지되며 그렇지 않으면 a-Si 총 (1101) 으로 들어가는 광을 차단한다. 제 1 총간막 (801) 은 TFT 촉 유리 기판 (601) 상에 형성되며 차광막 (701) 을 덮는 절연막이다. 드래인 전국 (901) 과 소오스 전국 (1001)은 제 1 총간막 (801) 상에 증착되며 데이터선 (210) 과 화소전국 (401)에 각각 전기적으로 접속된다. a-Si 총 (1101)은 드래인 전국 (901) 과 소오스 전국 (1001) 사이에 놓이며 그들 위에 부분적으로 오버랩된다. a-Si 총 (1101)은 TFT (501)의 채널 영역으로서 작용한다. SIN 총 (1201)은 a-Si 총 (1101) 상에 증착되며 TFT (501)의 접연막으로서 작용한다.

제 2 총간막 (1301) 은 드래인 전극 (901) 과, 소오스 전극 (1001) 과, SIN 총 (1201) 율 덮기 위한 절면

막에 의해서 형성된다. 게이트 전국 (1401) 은 제 2 총간막 상에 형성되며, 채널 영역 상에 배치되며 주사용 신호선 (101) 에 전기적으로 접속된다. 본 실시에의 TFT (501) 는 정스태거형이라 일반적으로 불리는데 왜냐하면 도 7 에서처럼, 게이트 전국 (1401) 이 최상부에 놓이기 때문이다.

도 8 에서, 주사용 신호선 (101) 과 공통진극 (301) 양자는 게이트 전극(1401) 이 놓며 있는 제 2 총간막 당에 놓인다. 데이터선 (201)(도 9 참조) 이 드래인 전극 (901) 과 소오스 전극 (1001)(도 7 참조) 이 또한 형성되는 제 1 총간막 (801) 상에 화소전극 (401) 과 함께 형성된다.

부가적으로,액정 표시 장치는 도 8 에 도시된 것처럼, 주사용 신호선 (101) 과, 공통전극 (310) 및 게이 트 전극 (1401) 을 덮는 배향막 (1501) 을 구비한다. 이러한 경우, TFT 촉 유리 기판 (601) 에서 배향막 (1501) 까지의 전체가 TFT 기판 혹은 능동 기판 (1601) 으로서 정의된다.

한편, 액정 표시 장치는 CF 유리 기판 (1701) 과, 불필요한 광율 차단하기 위한 블랙 메트릭스총 (BM 총) 과, 붉은색, 녹색 및 푸른색의 삼원색을 갖는 영료 혹은 색소를 포함하는 수지막인 색총(색필터, 그 후 의 CF 총) 과, 배향막 (CF 기판촉 배향막)(2001) 을 구비한다. 이러한 경우, CF 촉 유리 기판 (1701) 에서 배향막까지의 전체를 CF 기판 (2101) 으로서 정의한다.

또한, 액정 표시 장치는 액정 분자 내에 TFT 기판 (1601) 과 CF 기판 (2101) 사이에 밀봉된 액정총 (2201) 을 구비한다. 특히, 액정총 (2201) 은 TFT 기판촉의 배향막 (1501) 과 CF 기판촉의 배향막 (2001) 사이에 배치되어서 액정총 (2201) 이 TFT 기판 (1601) 과 CF 기판 (2101) 사이에 놓이게 한다.

액정총의 두께를 보유하기 위하며, 스페이서 (도시되지 않음) 가 실제적으로 액정 표시 장치 내에 뻐치된 다. 그러나, 이들 요소는 본 발명에 직접 관계가 없기 때문에, 상세한 설명은 생략한다.

본 실시예에 따른 액정 표시 장치는 도 6 및 도 9 에 도시된 것처럼, 공통전극 (301) 의 특정 영역이 데 이터선 (201) 의 특정 영역 상에 형성되며 데이터선 (201) 의 특정 영역의 전체를 덮는다는 특징을 가지 고 있다. 그러므로, 데이터선 (201) 에 의한 전기장은 실제적으로 완전하게 공통전극 (301) 에 의해 서 차단된다. 결과, 화소전극 (401) 과 데이터선 (201) 사이에 발생된 전기장은 액정총 (2201) 에 영 향을 주지 않는다. 즉, 유출 전기장은 공통전극 (301) 의 외부로 발생되지 않는다.

공통전국 (301) 의 특정 영역은 데이터선 (201) 상에서 직각 구조로 형성되며, 폭 (씨ထ) 과 길이 (Lon) 를 갖는다(도 6 참조). 데이터선 (201) 의 특정 영역은 공통전국 (301) 의 특정 영역으로 덮혀지며 폭 (씨) 과 길이 (Loca) 을 갖는다.

블랙 메트릭스(BM) 총 (1801) 은 증래의 장치와 비교하여 좁은 영역을 가질 수도 있는데, 왜냐하면 임의 의 전기장이 공통전국 (301) 을 통하여 유출되지 않기 때문이다. 결국, 개구율은 증가될 수 있다.

참고로, TFT 기판 (1601) 을 제조하는 방법의 일예에 대하여 설명될 것이다.

우선, TFT 촉 유리 기판 (601) 상에 Cr 욜 스퍼터링함으로서 약 100 A 정도 차광막 (701) 을 증착한다. 차광막 (701) 은 TFT 촉 유리 기판 상으로 입사된 광이 그 후에 형성된 a-Si 총 (1101) 으로 불어가는 것 물 방지한다.

다음, 상기 차광막 (701) 을 덮기 위하여 TFT 촉 유리 기판 (601) 상에 CWO 과정을 사용함으로서 SIN 을 3000 A 을 중착하여 제 1 총간막 (801) 을 형성한다(도 7 참조).

그 후, 드래인 전국 (901) 과 소오스 전국 (1001) 이 Cr 을 스퍼터링함으로서 제 1 총간막 (801) 상에 약 1000 A 의 두께로 형성된다. 드래인 전국 (901) 은 데이터션 (201) 과 전기적으로 접속되며, 소오스 전국 (1001) 은 화소전국 (401) 에 전기적으로 접속된다.

다음, a-SI 총 (1101) 과 SIN 총 (1201) 은 드래인 전국 (901) 과 소오스 전국 (1001) 사이에 연속적으로 존재되며, CVD 과정을 통하며 약 300 A 와 500 A 의 두께로 각각 중착된다.

다음, 제 2 총간막은 CVD 과정을 통하며 약 3000 Å 정도 SiN (절연체) 을 증착함으로서 드래인 (901), 소오스 (1001) 및 SIN 총 (1201) 상을 덮는다. 그 후, 게이트 전국 (1401) 과 공통전국 (301) 은 약 1000 Å 정도로 Cr 을 스퍼터링함으로서 형성된다. 마지막으로, 배향막 (1501) 이 이를 요소를 덮기위하며 형성된다.

(제 2 실시예)

도 10 내지 도 13 에 관하며, 본 발명의 제 2 실시에에 따른 액정 표시 장치에 대하여 설명될 것이다. 제 2 실시에는 제 1 실시에와 비슷하기는하나, 제 2 실시에는 제 1 실시에의 형태와는 다른 공통전국 (302) 을 갖는다.

제 1 실시에에서 처럼, 액정 표시 장치는 주사선 (102) 과, 데이터선 (202) 와, 공통전극 (302) 과 화소 전극 (402) 및 TFT (502) 를 구비한다. 화소는 주사용 산호선 (102) 를 통하며 공급된 주사 산호에 진해서 선택된다. 데이터선 (202) 을 통하여 공급된 데이터 산호는 선택된 화소에 보유된다. 그 의해서 선택된다. 전기장은 화소전극 (402) 과 공통전극 (302) 사이의 기판 표면에 수평 방향으로 발생 런 구조를 가지고, 전기장은 화소전극 (402) 과 공통전극 (302) 사이의 기판 표면에 수평 방향으로 발생 된다. 그러므로, 표시는 기판 표면에 수평 방향으로 액정의 분자 방향을 회전함으로서 실행된다.

도 11 에 도시된 것처럼, TFT (502) 는 제 1 십시예에서와 같이 TFT 측 유리 기판 (602) 과, 차광막 (702) 과, 제 1 총간막 (802) 과, 드래인 전국 (902) 과, 소오스 전국 (1002) 과, a-Si 총 (1102) 과, SIN 용 (1202) 과, 제 2 총간막 (1302) 과 게이트 전국 (1402) 홀 구비한다. 상술된 TFT (502) 는 제 1 실시예와 같은 정스태거형 TFT 를 또한 형성한다.

도 12 에 도시된 것과 같이, 주사용 신호선 (102) 과 공통전극 (302) 은 제 1 실시예와 같이 도 11 에 도 시된 것처럼, 게이트 전극 (1402) 이 형성된 제 2 총간막 (1302) 상에 증착된다. 데이터선 (202) 과 화소전극 (402) 은 드래인 전극 (902) 및 소오스 전극 (1002) 과 함께 제 1 총간막 (802) 상에 형성된다. 부가적으로, 액정 표시 장치는 도 12 에 도시된 것처럼, 주사용 신호선 (102) 과, 공통전극 (302) 과, 게 이트 전극 (1402) 을 덮는 배향막 (1502) 을 구비한다. 이러한 경우, TFT 축 유리 기판 (602) 에서 배향막 (1502) 까지의 전체를 제 1 십시예와 같이 TFT 기판으로서 정의한다.

또한, CF 유리 기판 (1702) 과, 블랙 매트릭스총 (BM 총)(1802) 과, CF 총 (1902) 과, 배향막 (CF 기판 또한, CF 유리 기판 (1702) 과, 블랙 매트릭스총 (BM 총)(1802) 과, CF 총 (1902) 과, 배향막 (1602) 혹 배향막)(2002) 은 상술된 액정 표시 장치에서 그를 사이에 존재하는 공간에 대하며 TFT 시판 (1602) 과 대향된다. 이러한 경우, CF 촉 유리 기판 (1702) 과 배향막 (2002) 의 결합부는 제 1 실시예와 같 이 CD 기판 (2102) 으로 정의된다.

부가적으로, 액정총 (2202) 은 TFT 기판촉의 배향막 (1502) 과 CF 기판촉의 배향막 (2002) 사이의 공간에 배치된다. 한편, 액정총 (2202) 은 제 1 실시예에서 처럼, TFT 기판 (1602) 과 CF 기판 (2101) 사이에 놓이게 된다.

실시예에서, 공통전국 (302) 의 특정 영역은 데이터선 (202) 의 특정 영역 상에 형성되어서 제 1 실시예에서와는 다소 다른 방법으로 도 10 과 도 13 에 도시된 것처럼, 데이터선 (202) 의 전체 특정 영역을 덮는다. 특히, 제 2 실시예에서 공통전국의 특정 영역은 도 10 및 도 13 에 도시된 것처럼, 데이터선 (202) 의 특정 영역의 폭 (씨) 보다 즙은 푹 (씨) 을 갖는 슬릿을 갖는다. 이러한 경우, 쪽 (씨) 은 데이터선 (202) 의 특정 영역의 폭 (씨) 보다 더 넓다. 또한, 공통전국 (302) 과 데이터선 (202) 의 각각의 특정 영역은 길이 L 을 갖는다.

미러한 실시예에서, 데이터션 (202) 으로부터의 전기장은 공통전국 (302) 에 의해서 차단된다. 결국, 전기장에 의한 액정총 (2202) 에 대한 영향은 감소될 수 있다. 즉, 유출 전기장은 감소될 수 있다. 제 1 실시예와 비교하여 본 실시예의 슬릿에 의해서 유출 전기장이 완전하게 소거되지 않을 수 있으나, 그런 슬릿은 데이터선 (202) 과 공통전국 (302) 사미의 기생 용량을 감소하도록 사용되는데, 이것은 공통 전국 (302) 이 좁은 영역을 가지기 때문이다.

(제 3 심시예

도 14 내지 도 18 에 관하며, 본 발명의 제 3 실시에에 따른 액정 표시 장치에 대하여 설명될 것이다.

제 3 실시예는 제 1 실시예와 다른 전국의 배열을 갖는 것을 제외하면 제 1 실시예와 비슷하다.

액정 표시 장치는 주사선 (103) 과, 데이터선 (203) 과, 공통전국 (303) 과, 화소전국 (403) 및 IFT (503) 를 구비한다. 화소는 주사용 신호선 (103) 를 경유하여 공급된 주사 신호에 의해서 선택된다. 디어터선 (203) 을 경유하여 공급된 데이터 신호은 선택된 화소에 보유된다. 그런 구조를 가지고, 전기장은 화소전국 (403) 과 공통전국 (303) 사이에서 기판 표면에 수평방향으로 발생된다. 그러므로, 표시는 기판 표면에 수평 방향으로 액정의 분자 방향을 화전함으로서 실행된다.

도 15 에 도시된 것처럼, TFT (503) 는 TFT 촉 유리 기판 (603) 과, 주사용 신호선 (103) 과, 제 1 총간 막 (803) 과, 드래민 전국 (903) 과, 소오스 전국 (1003) 과, a-Si 총 (1103) 과, SiN 총 (1203) 과, 제 2 총간막 (1303) 과, 게이트 전국 (1403) 을 구비한다. 상기 TFT (503) 는 제 1 실시예에서처럼 정스 태거형TFT 를 또한 형성한다.

이러한 경우, 주사 신호선 (163) 은 도 7 에 도시된 것처럼 차광막 (701) 으로서 기능한다. 부가적으로, 개이트 전국 (1403) 과 주사용 신호선 (103) 은 상이한 총상에 형성된다. 게이트 전국 (1403) 은 도 16 에 도시된 것처럼, 접촉부 (2303) 을 경유하며 주사용 신호선 (103) 과 전기적으로 접속된다.

또한, 주사용 신호선 (103) 과 공통전극 (303) 은 도 17 내에 도시된 것처럼 상이한 총에 있다. 즉, 주사용 신호선 (103) 은 TFT 혹 유리 기판 (603) 상에 형성되며, 공통전극 (303) 은 제 2 총간막 (1303) 상에 게이트 전극 (1403) 을 따라서 형성된다. 또한, 데이터선 (203) 과 화소전극 (403) 은 도 16 및 도 18 에 도시된 것처럼 드래민 전극 (903) 과 소오스 전극 (1003) 과 함께 제 1 총간막 (803) 상에 형성

부가적으로, 배향막 (1503) 은 도 16 내에 도시된 상술된 십시에에서 같이, 공통전극 (303) 과 게이트 전 극 (1403) 을 덮는다. 이러한 경우, TFT 혹 유리 기판 (603) 에서 배향막 (1503) 의 전체는 제 1 실 시예에서처럼 TFT 기판 (1602) 을 제공한다.

한편, 액정 표시 장치는 CF 유리 기판 (1703) 과, BM 총 (1803) 과, CF 총 (1903) 및 배향막 (CF 기판촉 배향막)(2003) 율 구비하며, 이것은 모두 총괄하여 제 1 실시예에서처럼 CF 기판 (2103) 미라고 불린다.

또한, 액정 표시 장치는 제 1 실시에에서 처럼, CF 기판 촉의 배향막 (2003) 과 TFT 기판촉의 배향막 (1503) 사이에 배치된다.

본 실시예에서, 공통전국 (303) 의 특정 영역은 데이터선 (203) 의 특정 영역 위에 형성되어서 제 1 실시 예에서와 같이, 도 14 및 도 18 에 도시된 것처럼, 데이터선 (203) 의 특정 영역을 전체적으로 덮는다. 공통전국 (303) 의 특정 영역은 쪽 West 과 길이 Least 을 갖는 직사각형을 가지며, 데이터선 (203) 의 특 정 영역은 제 1 실시예에서와 같이 폭 West 및 길이 Least 을 갖는 좁은 직사각형을 갖는다.

그러므로, 본 실시예에서, 데이터선 (203) 이 구동될 때 임의의 전기장은 공통전국 (303) 을 통하여 유출 되지 않는다. 부가적으로, 장치를 제조하는 동안, 공통전국 (303) 이 오버레이되고 주사용 신호선 (103) 으로부터 오프셋되기 때문에 공통전국 (303) 은 주사용 신호선 (103) 까지 전기적으로 감소된다. 결국, 제조수율이 강화된다.

참고로, 본 발명의 제 3 심시예에 관한 TFT 기판 (1603) 에 대하며 상세하게 설명될 것이다.

우선, 주사용 신호선 (103) 은 Cr 을 스퍼터링함으로서 약 1000 Å 까지 TFT 축 유리 기판 (603) 상에 중 착된다. 다음, 제 1 총간막 (803) 은 주사용 신호선 (103) 을 덮기 위하여 CVD 과정을 통하여 약 3000 A 정도 TFT 촉 유리 기판 (603) 에 SiN (절연체) 을 중착함으로서 형성된다.

그 후, 드래인 전국 (903) 과, 데이터선 (202) 과, 소오스 전국 (1003) 및 화소전국 (402) 이 Cr 스퍼터 링에 의해서 제 1 총간막 (803) 상에 약 100 Å 정도 중착된다. 드래인 전국 (901) 은 데이터선 (202) 에 전기적으로 접속되며, 소오스 전국 (1003) 은 화소전국 (401) 에 전기적으로 접속된다.

다음, a-Si 총 (1103) 및 SiN 총 (1203) 은 드래인 전국 (903) 과 소오스 전국 (1003) 사미에서 CVD 과 정을 통하여 중착함으로서 약 300A 및 약 500A 정도로 각각 유지된다.

다음, 게이트 전국 (1403) 및 공통전국 (303) 은 Cr 을 스퍼터링합으로서 약 1000A 의 두께까지 증착된다. 이러한 경우, 게이트 전국 (1403) 은 접촉부 (2303) 을 경유하며 주사용 신호선 (103) 에 전기적으로 접속된다. 마지막으로, 배향막 (1503) 은 이물 요소들을 덮도록 형성된다.

(제 4 실시예)

도 19 내지 도 23 에 대하며, 본 발명의 제 4 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대한 설명이 실행될 것이다.

제 4 실시예에 따른 액정 표시 장치는 제 1 실시예와 상이한 공통전극과 데이터선의 배열을 갖는 것을 제 외하면, 제 1 실시예와 비슷하다.

특히, 액정 표시 장치는 주사선 (104) 과, 데이터선 (204) 과, 공통전국 (304) 과, 화소전국 (404) 과, IFT (504) 물 구비한다. 화소는 주사용 신호선 (104) 물 경유하며 공급된 주사신호에 의해서 선택되며 데이터선 (204) 율 경유하며 공급된 데이터 신호를 선택된 화소에 보유한다. 그런 구조를 가지고, 전기장은 화소전국 (404) 과 공통전국 (304) 사이에서 기판 표면에 수평방향으로 발생된다. 그러므로, 표시는 기판 표면에 수평방향으로 액정의 분자 방향을 회전함으로서 행해진다

도 20 에 도시된 것처럼, TFT (504) 는 TFT 축 유리 기판 (604) 과, 차광막 (704) 과, 제 1 총간막 (804) 과, 드레인 전국 (904) 과, 소오스 전국 (1004) 과, a-Si 총 (1104) 과, SiN 총 (1204) 과, 제 2 총간막 (1304) 과, 게미트전국 (1404) 클 구비한다. TFT (504) 는 제 1 실시예에서 처럼, 정스태거형을 또한 형성한다.

도 21 에 도시된 것처럼, 주사용 신호선 (104) 과 공통전극 (304) 은 게이트 전극 (1404) 미 형성된 것과 함께 제 2 총간막 (1304) 상에 배치된다. 한편, 데이터선 (204) 와 화소전극 (404) 은 상이한 총에 배치된다. 즉, 데이터선 (204) 은 IFT 촉 유리 기판 (604) 상에 형성되며, 화소전극 (404) 은 제 1 총간막 (804) 상에 형성된다. 이러한 경우, 드래인 전극 (904) 은 도 23 에 도시된 것처럼, 접촉부 (2304) 율 경유하여 데이터선 (204) 에 전기적으로 접속된다.

부가적으로, 액정 표시 장치는 도 21 내지 도 23 에 도시된 것처럼 주사용 신호선 (104) 과, 공통진극 (304) 과, 게이트 전극 (1404) 율 덮는 배향막 (1504) 율 구비한다. 이러한 경우, TFT 촉 유리 기판 (604) 에서 배향막 (1504) 까지의 전체를 TFT 기판 (1604) 이라고 정의한다.

한편, 액정 표시 장치는 CF 유리 기판 (1704) 과, BM 총 (1804) 과, CF 총 (1904) 과, 배향막 (CF 기판촉 배향막) (2004) 을 구비한다. 이러한 경우, CF 촉 유리 기판 (1704) 에서 배향막 (2004) 까지의 전체 를 CF 기판 (2104) 으로 정의한다.

또한, 액정 표시 장치는 액정총 (2204) 을 형성한다. 액정총 (2204) 은 TFT 기판촉의 배향막 (1504) 과 CF 기판촉의 배향막 (2004) 사이에 배치되어서 액정총 (2204) 이 제 1 실시예와 같이 TFT 기판 (1604) 과 CF 기판 (2104) 사이에 배치된다.

본 실시에에서, 공통전국 (304) 의 특정 영역은 데이터선 (204) 의 특정 영역 상에 형성되어서 도 19 및 도 22 에 도시된 것처럼 데이터선 (204) 의 특정 영역 전체를 덮는다. 공통전국 (304) 의 특정 영역 은 폭 ા 고 길이 나요! 을 갖는 직사각형을 가지며 데이터선 (204) 의 특정 영역은 폭 때 와 길이 나요! 을 갖는 직사각형을 갖는다.

그러므로, 본 실시에에서, 유출 전기장은 제 1 십시에에서와 같이 실제적으로 소거될 수 있다. 부기적으로, 데이터선 (204) 과 공통전국 (304) 사이의 기생 용량은 제 1 실시에와 비교하여 감소될 수 있는데, 이것은 데이터선 (204) 과 공통전국 (304) 사이의 거리가 커지게 되기 때문이다.

참고로, 본 발명의 제 4 실시예에 대하여 TFT 기판 (1604) 에 대하여 설명이 진행될 것이다.

다음, 제 1 총간막 (804) 은 CVD 과정을 통하며 TFT 축 유리 기판 (604) 상에 약 3000 A 정도로 SIN (점 면체) 룹 증착합으로서 형성되어서 데이터선 (204) 과 차광막 (704) 를 덮는다.

그 후, 제 1 총간막 (804)은 데이터선 (204)에 도달하는 구멍을 형성하도록 에청되며 상기 구멍은 접촉 부 (2304)를 형성하기 위하여 도체로 채워진다.

다음, 드래인 전국 (904) 과, 소오스 전국 (1004) 과, 화소전국 (404) 은 ITO(Indium Tin Oxide) 를 스퍼 터링합으로서 제 1 총간막 (804) 상에 약 1000 Å 정도 형성된다. 드래인 전국 (904) 은 접촉부 (2304) 를 경유하며 데이터선 (204) 에 전기적으로 접속되며, 소오스 전국 (1003) 은 화소전국 (404) 에 저기적으로 접속된다.

다음, a-Si 총 (1104) 과 SiN 총 (1204) 은 CVD 물 통하여 약 300A 와 약 500A 정도로 각각 중착됨으로서 드래인 전국 (904) 과 소오스 전국 (1004) 사이에 형성된다.

다음, 제 2 총간막 (1304) 은 드래인 (904) 과, 소오스 전극 (1004) 과, 화소전극 (404) 과 SiN 총 (1204) 상에 CYD 과정을 통하여 약 3000 A 정도 SIN (절면체) 율 중착함으로서 형성된다.

다음, 주사용 신호선 (104) 과, 공통전극 (304) 과, 게이트 전극 (1404) 은 약 1000 Å 정도 Cr 을 스퍼터 링함으로서 형성된다. 이러한 경우, 게이트 전극 (1404) 는 주사용 신호선 (104) 과 전기적으로 접속 된다. 마지막으로, 배향막 (1504) 은 미들 요소를 덮기 위하며 형성된다.

(제 5 실시예)

도 24 내지 도 27 에 대하여, 본 발명의 제 5 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대하여 설명될 것이다. 제 5 실시에에 따른 액정 표시 장치는 제 1 실시예와 상이한 TFT 의 형태와 전극의 배열을 제외하면 제 1

실시예와 비슷하다.

특히, 액정 표시 장치는 주사선 (105) 과, 데미터선 (205) 과, 공통전국 (305) 과, 화소전국 (405) 과 IFT (505) 를 갖는다. 화소는 주사용 신호선 (105) 을 경유하며 공급된 주사 신호에 의해서 선택된 다. 데이터선 (205) 를 경유하여 공급된 데이터 신호가 선택된 화소를 보유한다. 그런 구조를 가 지고, 전기장은 화소전국 (405) 과 공통전국 (305) 사이의 기판 표면에 수평 방향으로 발생된다. 그 러므로, 표시는 기판 표면에 수평 방향으로 액정의 분자 방향을 회전함으로써 실행된다.

도 25 에 도시된 것처럼, TFT (505) 는 TFT 측 유리 기판 (605) 과, 게이트 전국 (1405) 과, 게이트 절면 막 (2405) 과, 드래인 전국 (905) 과, 소오스 전국 (1005) 과, a-Si 총 (1105) 과, n^{*}a-Si 총 (2505) 과, 패시베이선막(passivation film) (2605) 율 구비한다. TFT (505) 는 제 1 실시예와 상이한 버텀구조 를 갖는 역스태거형 TFT 를 형성한다. 상기 n⁺a-Si 총 (2505) 은 a-Si총(1105) 과 드래인 전극 (905) 사이와 a-Si 총 (1105) 과 소오스 전극 (1006) 사이에서 저항접촉부를 얻기 위하여 제공된다.

본 실시예에서, 주사형 신호선 (105) 과 공통전극 (305) 은 제 1 실시예와 상이한 도 26 에 도시된 것처럼, 상이한 층에 형성된다. 즉, 주사형 신호선(105) 은 게이트 전국이 그 위에 형성된 IFT 측 유리 기판 (605) 상에 형성된다. 한편, 데이터선 (205) 과 화소전극 (405) 은 도 27 에 도시된 것처럼, 게이트 전국과 소오스 전국 (1005) 이 형성된 게이트 절면막 (2405) 상에 형성된다. 부가적으로, 액정 표시 장치는 도 26 및 도 27 내에 도시된 것처럼, 공통전극 (305)을 덮는 배향막 (1505)을 구비한다. 이러한 경우, IFT 즉 유리 기판 (605)에서 배향막 (1505)까지의 전체를 제 1 실시에에서처럼 IFT 기판으로 정의한다.

본 실시예에서, 공통전국 (305) 의 특정 영역은 도 24 및 도 27 내에 도시된 것처럼 데이터선 (205) 의 특정 영역의 전체를 덮도록 데이터선 (205) 의 특정 영역상에 형성된다. 공통전국 (305) 의 특정 영역은 폭 鳴과 과 길이 Land, 을 갖는 직사각형을 갖으며, 데이터선 (205) 의 특정 영역은 폭 嗚 와 길이 그러므로, 본 실시예에서, 유출 전기장은 제 1 실시예에서와 같아 Leai 을 갖는 직사각형을 갖는다. 실제적으로 소거될 수 있다.

참고로, 본 발명의 제 5 실시예에 관한 TFT 기판 (1605) 에 대하여 설명될 것이다.

우선, 주사용 신호선 (105) 과 게이트 전국 (1405) 이 TFT 축 유리 기판 (605) 상에 Cr 을 약 1000 A 정도 스퍼터링함으로서 형성된다.

다음, 게이트 절면막 (2405) 은 주사용 신호선 (105) 과 게이트 전극 (1405) 을 덮기 위하여 CVD 과정을 통하여 TFT 측 유리 기판 (605) 상에 약 3000 A 정도로 SIN (절면체) 을 증착함으로서 형성된다.

그 후, a-Si 총 (1105) 과 n+a-Si 총 (2505) 은 CND 과정을 통하며 약 3000 A 와 500 A 정도를 게미트 절 면막 (2405) 상에 각각 증착된다.

다음, 드래인 전극 (905) 과, 소오스 전극 (1005) 과, 화소전극 (405) 과, 데이터선 (205) 이 Cr 스퍼터 링에 의해서 약 1000 A 정도 형성된다.

다음, 채널 영역은 도 25 에 도시된 것처럼 흡을 형성하기 위하며 에칭된다. 이러한 경우, a-Si총 (1105) 의 두께를 제 1 실시예와 비교하여 좀 더 크게 설정하는데 미것은 a-Si 총 (1105) 이 에칭되기 때 문이다.

그 후, SIN (절연체) 은 CVD 과정을 통하여 약 1500 A 정도 중착되어서 패시베이션막 (2605) 을 형성한 다. 다음, 공통전국 (305) 은 Cr 을 스퍼터링함으로서 약 1000 A 정도가 패시베이션막 (2605) 상에 형성된다. 마지막으로, 배향막 (1505) 은 이들 요소를 덮도록 형성된다.

(제 6 실시예)

도 28 내지 도 31 에 대하여, 본 발명의 제 6 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대하여 설명될 것이다.

제 6 실시에에 따른 액정 표시 장치는 제 1 실시예와 상이한 패시베이션의 배열을 갖는다는 것을 제외하 면 제 기실시예와 비슷하다.

특히, 액정 표시 장치는 제 ! 실시예에서 처럼, 주사선 (106) 과, 데이터선 (206) 과, 공통전국 (306) 국이, 직용 표시 경시는 제 1 물시에에서 처럼, 구시한 (100) 파, 대이디안 (200) 파, 충충한국 (306) 과, 화소전국 (406) 과 TFT (506) 을 구비한다. 본 실시예에서, 패시베이션막 (2606) 은 주사용 신호 선 (106), 공통전국 (306) 및 게이트 전국 (1406) 과, 제 1 실시예와 상이한 배향막 (1506) 과의 사이에 형성된다. 폴리아믹산(폴리이미드산) 을 화학적으로 열중합함 (250℃) 으로서 얻은 폴리이미드계는 일반적으로 배향막으로서 사용된다. 만일 폴리이미드 배향막이 공통전국 (306) 과 직접 접촉되면, 폴 리이미드 배향막은 변형되고 차아지업(charge-up) 된다. 그러므로, 패시베이션막 (2606) 은 공통전극 (306) 이 본 실시예에서 폴리이미드 배향막과 직접 접촉되는 것을 방지한다.

(제 7 심시예

도 32 내지 도 35 에 대하여, 본 발명의 제 7 실시에에 따른 액정 표시 장치에 관하여 설명될 것이다. 제 7 실시에에 따른 액정 표시 장치는 제 5 실시에와 상이한 패시베이션막의 배열을 제외하면 제 5 실시

특히, 액정 표시 장치는 제 5 실시예에서처럼, 주사선 (107) 과, 데이터선 (207) 과,공통전국 (307) 과, 화소전국 (407) 과 TFT (507) 을 구비한다. 본 실시예에서, 제 2 패시베이션막 (2707) 은 공통전국 (307) 과 제 5 설시예와 상이한 배향막 (1507) 사이에 형성된다. 제 2 패시베이션막 (2707) 은 공통 전국 (307) 이 폴리이미드 배향막 (1507) 과 직접 접촉하는 것을 방지한다.

다음, 공통전극의 구성에 대하며 설명될 것이다.

도 36 에 대하여, 공룡전극 (301) 은 그 주변 에지에서 테이퍼부분을 갖는다. 테이퍼부분은 도 36 에 도시된 것처럼, 각 α 를 갖는다. 공룡전극 (301) 이 경사진 부분을 갖지 않는 경우와 비교할 때, 공 통전극 (301) 이 20° 내지 85° 사이에서 테이퍼각 α 를 갖는 곳에서, 불규칙성이 나타나는 것을 배향막 의 러빙(rubbing) 과정동안 피할 수 있다. 이것은 배향막의 표면 상의 불규칙성이 설명된 예에서 방 지될 수 있음을 보여준다.

다음, 공통전극의 저항성은 다음에서 고려될 것이다.

상술된 것처럼, 본 실시예에서 공통전극 (301) 이 데이터션 (201) 상에 배열되기 때문에, 공통전극 (301) 과 데이션 (201) 사이의 기생 용량이 문제가 된다. 그러므로, 공통전극 (301) 은 1x10 과 50x10 과 사이의 저 저항을 갖는 금속을 구비하여서 기생 용량을 감소시킨다. 끝으로, Cu, AI, Cr, W, Ta, Nb 및 그의 합금은 상기 저 저항성을 갖는 금속으로서 사용된다.

다음, 공통전극 (301) 과 데이터선 (201) 사이의 절면막 (1301) 의 두께가 조사될 것이다. 이러한 경우, 절연상수는 일반적으로 절연막 (1301) 의 재료에 의존된다. 한편 절연 상수는 기생 용량에 관한 것이다. 이러한 경우, 막 두께는 SIN 의 두께로 변환된다. 전환된 막 두께는 d'로 표현되며, SIN 의 절면 상수 & 젊연막의 절연 상수 & 1, 및 절연막의 두께 (d) 를 사용함으로서 얻어진다. 즉, 막 두께 (d') 는 다음의 식에 의해서 설명된다.

d' = d x e . / e ..

상기 실시에에서 전환된 막두꼐는 1000 A 내지 10000 A 의 영역에 있다.

부가적으로, 살험은 본 발명의 효과를 증가하기 위한 제 1 및 제 2 실시예를 위하여 수행된다. 그 결과는 도면과 함께 설명될 것이다.

도 37 에 도시된 등전위는 제 1 실시에에 대한 실험의 결과로서 얻어진다. 역정총에 대한 유출 전기 장은 도 37 에서는 봄 수 없는데, 그것은 공통전극이 데이터선 상에 형성되어 있기 때문이다. 결국, 공통전극 및 화소전극을 위한 時 총은 불필요하다. 그러므로, 개구율은 VGA 패널에서 50% (종래) 에 서 65% 로 증가된다.

한편, 도 38 에 도시된 통전위 분포는 제 2 실시예를 위한 실험의 결과로서 얻는다. 제 2 실시예에 서, 공통전극 (302) 의 폭은 데이터선 (202) 보다 더 넓으며 공통전극 (302) 은 데이터선 (202) 보다 액 정총에 더 가깝다. 그러므로, 광유출 영역은 종래의 경우와 비교하여 반이하가 된다. 결국, 개구 율은 종래의 경우와 비교하여 증가된다.

참고로, 도 39 는 슬릿폭을 변화시킬 때, 슬릿폭 (Ns) 과 광유출 영역 사이의 관계와 슬릿폭 (Ns) 과 개구율 사이의 관계를 보여준다. 이러한 경우, 데이터선의 전위를 3V 로 설정하며, 화소전국과 공통전국의 각각의 전위를 CV 로 설정하며 데이터선의 폭을 6点 로 설정한다.

도 39 에 도시된 것처럼, 개구율은 슐릿폭 (ws) 이 좁게 될 때 증가된다. 한편, 데이터선과 공통전극 사이의 기생 용량이 커진다. 소정의 슐릿폭 (ws) 은 상기 사실을 고려하여 결정된다.

본 발명은 몇 개의 실시예와 결합되어 설명되었으나, 다양한 다른 방법으로 본 발명을 실행하는 것은 당 업자에게는 가능한 일일 것이다. 예를 들어, 상기 설명이 IPS 모드형의 액정 표시 장치를 설명한다할 지라도, 본 발명은 TN 모드형의 액정 표시 장치에도 또한 적용할 수 있다.

监督의 효과

본 발명에 따른 액정 표시 장치는 증래의 액정 표시 장치와 비교하여 개구율이 향상된 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구함 1. 화소전극과,

액정층을 향하며 전기장을 발생시키면서 데이터 신호를 상기 화소전국으로 공급하는 데이터선과,

전기장을 차단하기 위하며 데이터선과 액정층 사이에 배치된 차단수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 액 정층을 갖는 액정 표시 장치.

청구함 2. 제 1 항에 있어서, 상기 차단수단은 기준 전위를 공급하기 위한 공통전국을 구비하는 것을

특징으로 하는 장치.

청구항 3. 제 2 항에 있어서, 상기 화소전극과 상기 공통전극 양자가 상기 액정층 아래에 배열되는 것 읍 특징으로 하는 장치.

청구항 4. 액정층 아래에 놓인 화소전극과,

상기 화소전국으로 데이터 신호를 공급하는 데이터선과,

기준 전위를 공급하기 위하여 상기 액정층 아래에 형성되어 있으며, 상기 데이터션을 덮고 있는 공통전국을 구비하며,

상기 공통전극은 상기 데이터선 보다 상기 액정총에 더 가깝게 설비되는 것을 특징으로 하는 액정총을 갖 는 액정 표시 장치.

청구항 5. 제 4 항에 있어서, 상기 공통전국은 상기 데이터선 상에 형성된 슬릿부분을 갖는 것을 특징으로 하는 장치.

청구함 6. 제 4 항에 있어서,

상기 공통전극에 형성된 패시베이션막과,

상기 패시베이션막 상에 형성된 배향막을 또한 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 7. 기판과,

상기 기판 상에 형성된 제 1 막과,

상기 제 1 막 상에 형성되어 데이터 신호를 공급하는 데이터선과,

상기 데이터선 상에 형성된 제 2 막과,

상기 제 2 막 상에 형성되어서 상기 데이터선을 덮으며 기준 전위를 공급하는 공통전극과,

상기 공통전극 상에 형성된 액정층을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 8. 제 7 항에 있어서, 삼기 제 1 및 제 2 막의 각각이 총간막을 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 9. 제 7 항에 있어서,

상기 제 1 막은 게이트 절연막을 구비하며,

상기 제 2 막은 패시베이션막을 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구함 10. 기판과,

상기 기판상에 형성되며 데이터 신호를 공급하는 데이터선과,

상기 데이터선 상에 형성된 제 1 막과,

상기 제 1 막에 형성된 제 2 막과,

상기 제 2 막에 형성되어서 상기 데이터선을 덮으며 기준 전위를 제공하는 공통전극과,

상기 공통전극 상에 형성된 액정총을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

경구항 11. 제 10 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 막의 각각이 총간막을 구비하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 12. 기판 상에 그리고 액정층 아래에 형성된 화소전극과,

소오스 전국과, 드래인 전국과, 게이트 전국을 구비하며, 상기 소오스 전국은 상기 화소전국에 접속되어 있는 박막 트랜지스터와,

상기 게이트 전국으로 주사 신호를 공급하기 위한 주사용 신호선과,

상기 드래인 전국으로 데이터 신호를 공급하는 데이터선과,

기준 전위를 공급하기 위하여 상기 액정총 아래에 형성되어 있으며, 상기 데이터선을 덮는 공통전국을 구 비하며,

상기 공통전극은 상기 데미터션보다 상기 액정총에 가까운 것을 특징으로 하는, 기판 위에 액정총을 갖는 액정 표시 장치.

청구**항 13.** 제 12 항에 있어서,

상기 소오스 전국과, 상기 드래인 전국과, 상기 데이터선이 형성된 제 1 막과,

상기 게이트 전극과, 상기 주사용 신호선과 상기 공통전극이 형성된 제 2 막을 또한 구비하는 것을 특징 으로 하는 장치.

청구항 14. 제 12 항에 있어서,

상기 소오스 전극과, 상기 드래인 전극과, 상기 데이터선이 형성된 제 1 막과,

상기 게이트 전국과 상기 공통전국이 형성된 제 2 막을 또한 구비하며,

상기 주사용 신호선이 상기 기판 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 15. 제 14 항에 있어서,

상기 주사용 신호선은 차광막으로서 작용하며,

상기 게이트 전국은 접촉 배선 패턴을 경유하여 상기 주사용 신호선에 접속되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 16. 제 12 항에 있어서,

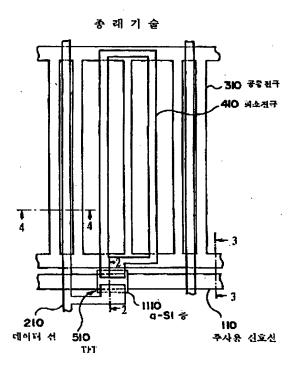
상기 공통전극은 상기 데이터선보다 더 넓은 폭을 갖는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 17. 제 12 항에 있어서,

상기 데이터선으로부터 발생된 전기장을 차단하기 위하여 상기 공통전국이 상기 데이터션을 덮는 것을 특징으로 하는 장치.

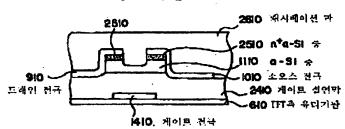
도만

도면!



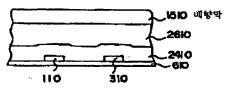
<u> 582</u>

종 래 기술



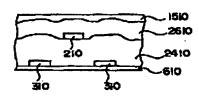
*도ല*8



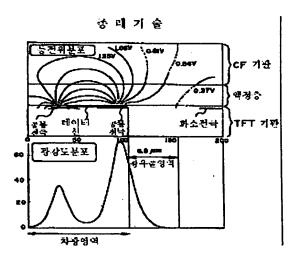


<u> 584</u>

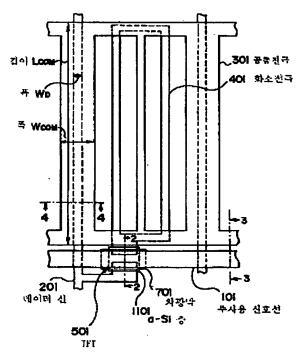
중 래 기 술



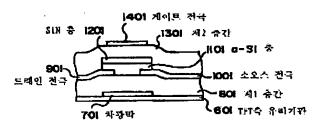
*도만*5



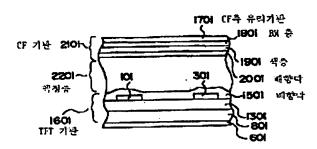
*52*6



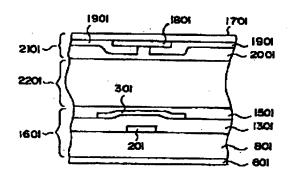
*도만*7



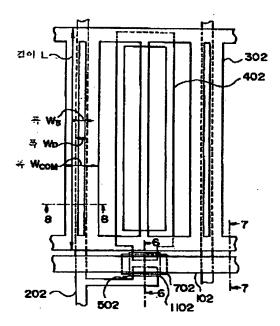
*58*6

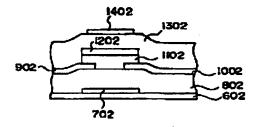


*도만*0



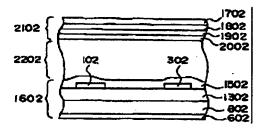
*도명1*0



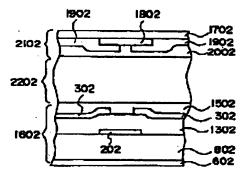


Contraction and

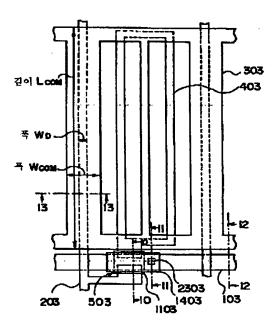




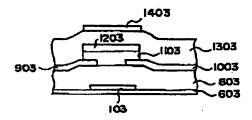
도世贯



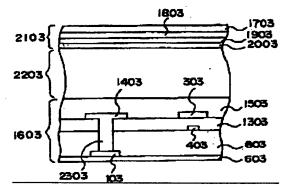
互图相



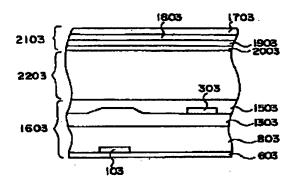
*도*俚怎



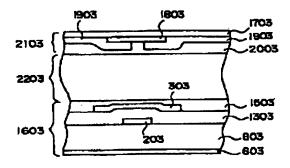
三世份



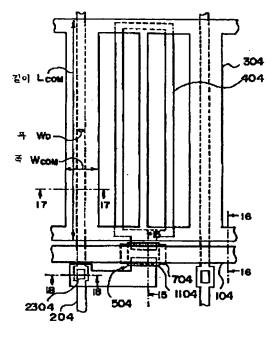
<u> 507</u>



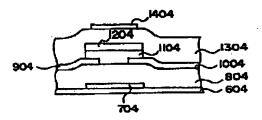
도世略



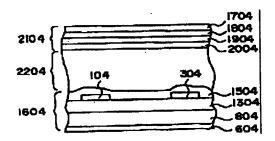




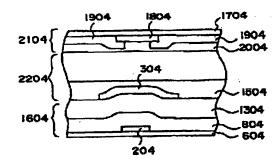
⊊B'a)



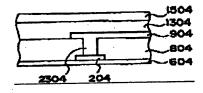
<u> 5021</u>



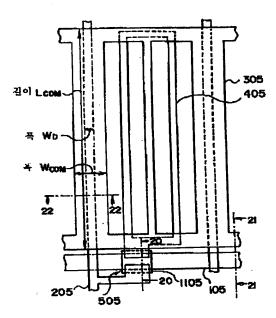
*도四*22



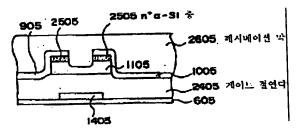
*도四*38



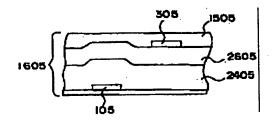
도凹24



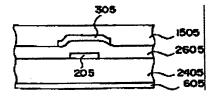
<u> 583</u>



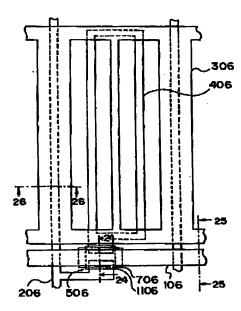
*도만*38



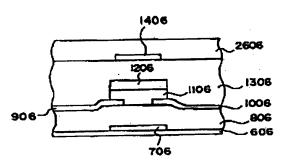
*도四2*7

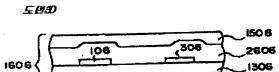


*도四2*8



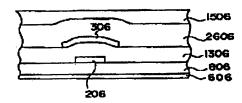
도四和



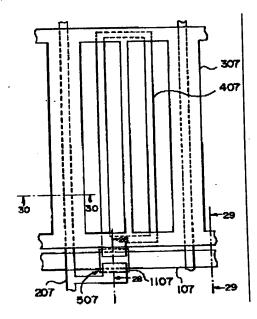


606

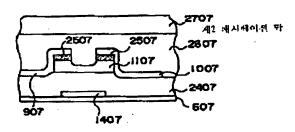
도型31



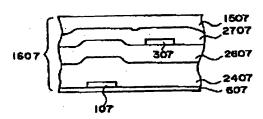
*⊊₿\$*2



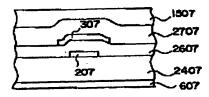
*⊊23*3



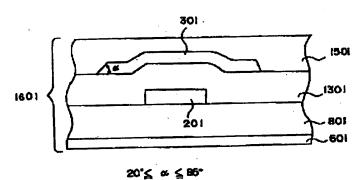
*도만3*4



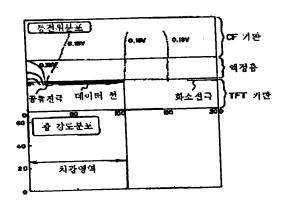
*⊊₽!3*5



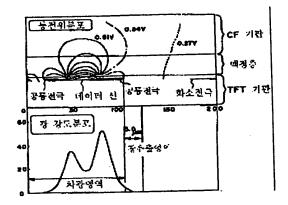
*도四*數



*도凹3*7



*도巴*多



도ല39

